PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-172026

(43) Date of publication of application: 21.06.1994

(51)Int.CI.

CO4B 35/48

(21)Application number : 05-071123

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

NIIHARA KOICHI

(22)Date of filing:

04.03.1993

(72)Inventor:

YAMAZAKI KEIICHI NAWA MASAHIRO

NIIHARA KOICHI NAKAHIRA ATSUSHI SEKINO TORU

(30)Priority

Priority number: 04250863

Priority date: 21.09.1992

Priority country: JP

(54) SINTERED COMPACT OF ZIRCONIA-BASED COMPLEX CERAMIC AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the strength and toughness of a zirconia-based ceramic sintered compact.

CONSTITUTION: This zirconia-based complex ceramic sintered compact has a metallic phase, having a higher melting point than the sintering temperature of zirconia and composed of a particle group of at least one or more elements selected from elements belonging to groups IVa, Va and VIa of the periodic table as the second phase in a partially stabilized zirconia containing 1.5-4.5mol% Y2O3. The method for producing this sintered compact is to sinter a mixture of a component capable of producing the partially stabilized zirconia containing 1.5-4.5mol% Y2O3 with a component, having a higher melting point than the sintering temperature of the zirconia and capable of producing the at least one or more elements selected from elements belonging to the groups IVa, Va and VIa of the periodic table.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.06.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2651332

[Date of registration]

16.05.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-172026

(43)公開日 平成6年(1994)6月21日

(51)Int.CL⁵

職別配号

FI

技術表示箇所

C 0 4 B 35/48

C '

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数29(全 29 頁)

(21)出願番号

特願平5-71123

(22)出願日

平成5年(1993)3月4日

(31)優先権主張番号 特願平4-250863

(32)優先日

平4(1992)9月21日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(71)出願人 591013230

新原 晧一

大阪府枚方市香里ケ丘 9-7-1142

(72)発明者 山崎 圭一

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

(72) 発明者 名和 正弘

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

(74)代理人 弁理士 佐藤 成示 (外1名)

最終頁に続く

ジルコニア系複合セラミック焼結体及びその製法 (54)【発明の名称】

(57)【要約】

【目的】 ジルコニア系セラミック焼結体の強度と靱性 を髙めること。

【構成】 Y, O, を1.5~4.5モル%含む部分安 定化ジルコニアに、第2相として、前記ジルコニアの焼 結温度よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIVa、V a、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一 種以上の元素の粒子群よりなる金属相を有するジルコニ ア系複合セラミック焼結体。そして、この焼結体の製法 は、Y, O, を1.5~4.5 モル%含む部分安定化ジ ルコニアを生成する成分と、前記ジルコニアの焼結温度 よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIVa、Va、VI a族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上 の元素を生成する成分との混合物を焼結する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Y, O, を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニアに、第2相として、前記ジルコニアの焼結温度よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の粒子群よりなる金属相を有するととを特徴とするジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項2】 上記金属相の一部が、部分安定化ジルコニアの結晶粒子内に存在する請求項1記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項3】 上記部分安定化ジルコニアの粒子の一部が、金属相の結晶粒子内に存在する請求項1又は2記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項4】 上記複合セラミック焼結体中のジルコニアの結晶相が、主として正方晶からなる請求項1万至3いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項5】 上記複合セラミック焼結体中のジルコニアの結晶粒子径が、1.5μm以下であり、かつ金属相が平均粒子径2μm以下の粒子群からなる請求項1乃至4いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項6】 上記複合セラミック焼結体中の金属相の含有量が0.5~80容量%である請求項1乃至5いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項7】 第3相として、前記ジルコニアより高い硬度を持ち、且つA1,O,、SiC、Si,N、若しくはB,C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミック相を有することを特徴とする請求項1乃至6いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項8】 上記第3相のセラミック相の粒子の一部が、部分安定化ジルコニアの結晶粒子内に存在する請求項7記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項9】 上記第3相のセラミック相の粒子の一部が、金属相の結晶粒子内に存在する請求項7又は8記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項10】 上記複合セラミック焼結体中のセラミック相が平均粒子径2μm以下の粒子群からなる請求項7乃至9いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項11】 請求項7の複合セラミック焼結体中の金属相の含有量が0.5~80容量%、及びセラミック相の含有量が80容量%以下であり、且つ前記金属相とセラミック相の含有量の総和が80容量%以下である請求項7乃至10いずれか記載のジルコニア系複合セラミック焼結体。

【請求項12】 Y、O,を1.5~4.5モル%含む 部分安定化ジルコニアを生成する成分と、前記ジルコニ アの焼結温度よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIV a、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なく とも一種以上の元素を生成する成分との混合物を焼結することを特徴とするジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項13】 Y、O、を1.5~4.5モル%含む 部分安定化ジルコニアを生成する成分と、前記ジルコニアの焼結温度よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生成する成分と共に、前記ジルコニアマトリックスより高い硬度を持ち、且つA1

10 、O,、SiC、Si, N,、若しくはB, C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上を生成する成分の混合物を焼結することを特徴とする請求項12記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項14】 Y, O,を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末と、平均粒子径が1μm以下の周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属粒子を0.520~80容量%含む混合粉末を焼結することを特徴とする請求項12記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項15】 Y, O, を1.5~4.5モル%含む 部分安定化ジルコニア粉末と、平均粒子径が1μm以上 の周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から 選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属粒子を乾式混合して得られた調合粉末を焼結することを特徴とする請求項12記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

30 【請求項16】 Y, O, を1.5~4.5モル%含む 部分安定化ジルコニア粉末の表面、又は前記の部分安定 化ジルコニア粉末を造粒した顆粒粉末の表面に、周期律 表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた 少なくとも一種以上の元素の金属を被覆させた複合粉末を粉砕して得られた粉末を焼結することを特徴とする請求項12又は13記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項17】 Y, O,を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末と、平均粒子径が1μm以下の周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属粒子を0.5~80容量%含み、平均粒子径が1μm以下のA1, O,、SiC、Si, N, 、若しくはB, C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上のセラミックの粒子を80容量%以下含み、且つ金属粒子とセラミック粒子の含有量の総和が80容量%以下の混合粉末を焼結することを特徴とする請求項13記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

a、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なく 50 【請求項18】 Y、O,を1.5~4.5モル%含む

部分安定化ジルコニア粉末と、周期律表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以 上の元素の金属酸化物、又は水酸化物を含む混合粉末を 還元焼結することを特徴とする請求項12又は13記載 のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項19】 請求項18の混合粉末を乾式混合によ り粉砕した後、還元焼結することを特徴とする請求項1 8記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項20】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 10 成する成分、及び部分安定化ジルコニアを生成する成分 として、とれら元素の金属塩の水溶液に、Y2O1を 1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末を 添加した混合物を用い、この混合物にアルカリ性水溶液 を加えて沈澱物を得た後、との沈澱物を乾燥、加熱処理 を施した後に還元焼結することを特徴とする請求項12 又は13記載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製 法。

【請求項21】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す 成する成分、Al,O,を生成する成分、及び部分安定 化ジルコニアを生成する成分として、これら元素の金属 塩とアルミニウム塩の水溶液に、Y、O,を1.5~ 4. 5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末を添加した 混合物を用い、この混合物にアルカリ性水溶液を加えて 沈澱物を得た後、この沈澱物を乾燥、加熱処理を施した 後に還元焼結することを特徴とする請求項13記載のジ ルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【請求項22】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す 成する成分、及び部分安定化ジルコニアを生成する成分 として、これら元素の金属塩の水溶液と、ZrO、に対 してY、O,を1.5~4.5モル%含有するよう調合 したイットリウム塩の水溶液、及び、ジルコニウム塩の 水溶液を混合した混合溶液を用い、この混合溶液にアル カリ性水溶液を加えて沈澱物を得た後、この沈澱物を乾 燥、加熱処理を施した後に還元焼結することを特徴とす る請求項12又は13記載のジルコニア系複合セラミッ ク焼結体の製法。

【請求項23】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す 40 る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、部分安定化ジルコニアを生成する成分、及 びAl、〇、を生成する成分として、これら元素の金属 塩の水溶液、ZrO、に対してY、O、を1.5~4. 5モル%含有するよう調合したイットリウム塩の水溶 液、ジルコニウム塩の水溶液、及び、アルミニウム塩の 水溶液を混合した混合溶液を用い、この混合溶液にアル カリ性水溶液を加えて沈澱物を得た後、この沈澱物を乾 燥、加熱処理を施した後に還元焼結することを特徴とす る請求項13記載のジルコニア系複合セラミック焼結体 50 含有するよう調合したイットリウムのアルコキシドの有

の製法。

【請求項24】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、及び部分安定化ジルコニアを生成する成分 として、これら元素の金属のアルコキシドの有機溶液 と、ZrO, に対してY, O, を1.5~4.5モル% 含有するよう調合したイットリウム塩の水溶液、及び、 ジルコニウム塩の水溶液を用い、これらを混合すること により加水分解し、次いでアルカリ性水溶液を加えて沈 澱物を得た後、この沈澱物を乾燥、加熱処理を施した後 に還元焼結するととを特徴とする請求項12又は13記 載のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【謂求項25】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、部分安定化ジルコニアを生成する成分、及 びAl、〇、を生成する成分として、これら元素の金属 のアルコキシドの有機溶液と、ZrO、に対してY、O **,を1.5~4.5モル%含有するよう調合したイット** リウム塩の水溶液、ジルコニウム塩の水溶液、及び、ア る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 20 ルミニウムの塩の水溶液、又はアルコキシドの有機溶液 を用い、これらを混合することにより加水分解し、次い でアルカリ性水溶液を加えて沈澱物を得た後、この沈澱・ 物を乾燥、加熱処理を施した後に還元焼結することを特 徴とする請求項13記載のジルコニア系複合セラミック 焼結体の製法。

【請求項26】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、及び部分安定化ジルコニアを生成する成分 として、これら元素の金属のアルコキシドの有機溶液 る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 30 に、Y, O, を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジ ルコニア粉末を添加した混合物を用い、この混合物を加 水分解し、加熱処理を施した後に還元焼結することを特 徴とする請求項12又は13記載のジルコニア系複合セ ラミック焼結体の製法。

> 【請求項27】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、Al、〇」を生成する成分、及び部分安定 化ジルコニアを生成する成分として、これら元素の金属 のアルコキシドとアルミニウムのアルコキシドの有機溶 液に、Y, O, を1.5~4.5モル%含む部分安定化 ジルコニア粉末を添加した混合物を用い、この混合物を 加水分解し、加熱処理を施した後に還元焼結することを 特徴とする請求項13記載のジルコニア系複合セラミッ ク焼結体の製法。

> 【請求項28】 周期律表のIVa、V a、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、及び部分安定化ジルコニアを生成する成分 として、これら元素の金属のアルコキシドの有機溶液 と、ZrO, に対してY, O, を1.5~4.5モル%

機溶液、及び、ジルコニウムのアルコキシドの有機溶液 を混合した混合溶液を用い、この混合溶液を加水分解 し、加熱処理を施した後に還元焼結することを特徴とす る請求項12又は13記載のジルコニア系複合セラミッ ク焼結体の製法。

【請求項29】 周期律表のIVa、Va、VIa族に属す る元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生 成する成分、Ai、O、を生成する成分、及び部分安定 化ジルコニアを生成する成分として、これら元素の金属 のアルコキシドの有機溶液、アルミニウムのアルコキシ 10 ドの有機溶液、ZrO, に対してY,O, を1.5~ 4. 5モル%含有するよう調合したイットリウムのアル コキシドの有機溶液、及び、ジルコニウムのアルコキシ ドの有機溶液を混合した混合溶液を用い、この混合溶液 を加水分解し、加熱処理を施した後に還元焼結すること を特徴とする請求項13記載のジルコニア系複合セラミ ック焼結体の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

どに好適なジルコニア系複合セラミック焼結体及びその 製法に関する。

[0002]

【従来の技術】セラミックは、その優れた耐熱性、耐磨 耗性及び耐食性を有する点で、自動車エンジン用ターボ チャージャーロータ、種々の刃物類、軸受け及びメカニ カルシール等の機械部品、切削バイト、ドリル工具、粉 砕メディア、光コネクターフェルール、ダイス、鋸等の 幅広い用途で使用されつつある。しかし、セラミックは 本来共有結合性やイオン結合性が強く、金属材料のよう 30 に転位または塑性変形等を示さないため、クラックの先 端の応力集中を緩和できず、材料中の微細な欠陥や表面。 傷を起点として容易に破断してしまう。このようにセラ ミックは靱性が低く非常に脆いため、大型の部品や複雑 な形状を有する部品の構成材料としては適切でなく、自 ずと成形品の形状や寸法などに制限が加わるのが実情で ある。

【0003】そとで、とのセラミックの脆さを改善する ために、セラミック焼結体のマトリツクスに第2相とし て粒子、ウィスカーあるいは長繊維等を分散させて複合 化し、靱性の向上をはかる試みがなされている。これら の試みはマトリックスに第2相として各種の形状の分散 相をミクロンレベルで分散させたミクロ複合材の範疇に 属するものであり、例えば粒子、ウィスカー等で複合化」 した系では、6~8MPam¹/² 程度の靱性値を、ま た、SiC等の長繊維で複合化した系では、20~30 MPam^{1/2} にも及ぶ高い靭性値を達成している。しか し、強度については、ミクロンレベルの第2相の添加 が、マトリツクスの破壊源の増大をもたらす場合が多 く、セラミックマトリツクス単体の5~6割程度の向上

に留まっており、さらなる強度の向上が望まれている。 【0004】セラミックの粒界を複合化した、上記のミ クロ複合材料に対し、セラミック粒子内に第2相として ナノメータサイズの粒子を分散させたナノ複合材が作製 され、強度、高温強度、並びにクリープ特性などの機械 的特性が、通常のミクロ複合材に比べ、大幅に改善され ることが報告されている。しかし、この場合の靱性の向 上は、ミクロ複合材に比較して小さく、セラミックマト リツクス単体の3~4割程度の向上に留まっており、さ らなる靱性の向上が望まれている。

【0005】このように、セラミック/セラミック系複 合材においては、強度及び靱性を共に改善したものは得 られておらず、強度及び靭性を共に改善したものの開発で が期待されている。

【0006】一方、安定化剤としてY、O、を添加した 部分安定化ジルコニア焼結体は、クラック先端の応力場 において、正方晶から単斜晶への応力誘起変態を生ずる ため、他のアルミナ、窒化珪素、炭化珪素などのセラミ ックに比べ、髙強度及び髙靱性であるという性質を有し 【産業上の利用分野】との発明は、例えば構造用材料な 20 ている。しかし、実用面においては、100~300℃ 付近で長時間保持した場合に、正方晶から単斜晶への相 転移にもとづく強度低下を示すなどの問題点がある。そ とで、ジルコニアマトリックスにアルミナ粒子を分散さ せて複合化することにより、ジルコニア単体に比べる と、前記の100~300℃付近で長時間保持した場合 の強度低下の抑制及び大幅な強度の改善がされたものが 得られているが、靱性の改善は未だ充分でなく、靱性の 改善された複合材の出現が求められている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】との発明は、上記の事 情に鑑み、高強度及び高靭性を有するジルコニア系複合 セラミック焼結体及びその製法を提供することを目的と する。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る ジルコニア系複合セラミック焼結体は、Y, O, を1. 5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニアに、第2相 として、前記ジルコニアの焼結温度よりも高い融点を持 ち、且つ周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の 中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の粒子群より なる金属相を有することを特徴とする。

【0009】本発明の請求項12に係るジルコニア系複 合セラミック焼結体の製法は、 Y_2O_3 を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニアを生成する成分と、 前記ジルコニアの焼結温度よりも高い融点を持ち、且つ 周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選 ばれた少なくとも一種以上の元素を生成する成分との湿 合物を焼結することを特徴とする。

【0010】以下、この発明を詳細に説明する。本発明 50 のジルコニア系複合セラミック焼結体は、部分安定化ジ

を保持できる。

ルコニアと金属相を有する。

【0011】上記部分安定化ジルコニアは、Y2O,を 1.5~4.5モル%含んでいることが重要である。こ の範囲であれば、ジルコニアは主として正方晶、又は正 方晶と単斜晶あるいは立方晶との混合相からなり、高い 強度が得られる。さらには、正方晶の安定化並びに単斜 晶及び立方晶の抑制の観点から、Y2O,を1.6~ 3. 2モル%含むようにすることがより好ましい。Y2 O, が1.5モル%より少ないと、準安定相である正方 晶化が不十分となり、また、4.5モル%を越えると、 立方晶の量が増加し、その結果充分な強度が得られなく なるので好ましくない。また、その他の安定化剤(例え ばMgO、CaO、CeO。など)をYzO。と併用し ** てもかまわない。

【0012】Y、O、を安定化剤とした部分安定化ジル コニアの粉末を得る方法としては、安定化剤であるY、 O、粉末とジルコニアの粉末とを混合する方法、あるい は、例えばYC1,・6H,OとZrOC1,・8H, 〇とを含む水溶液を用いて湿式合成法により粉末を得る 方法等がある。との発明の部分安定化ジルコニアの粉末 20 は常圧焼結、加圧焼結等により緻密化されるものである が、部分安定化ジルコニアの原料の粉末の平均粒子径と しては0.5μm以下が好ましい。この部分安定化ジル コニアの原料の粉末の平均粒子径が0.5μmを越える と、焼結温度が高くなり、焼結体の結晶粒子径が粗大な ものとなり易く、焼結後のジルコニアの正方晶の安定性 を低下させるため好ましくない。焼結体中のジルコニア の平均結晶粒子径が粗大化すると正方晶の安定性を低下 させるので、この平均結晶粒子径は1.5 μm以下であ ることが好ましい。

【0013】金属相については焼結後に微粒子群として 分散するためには、金属相を構成する金属種はジルコニ アの焼結温度より高い融点を有するものに限定される。 この金属種としては、周期律表のIVa族に属する元素で あるTi、Zr、Hf及びVa族に属する元素である V、Nb、Ta及びVIa族に属する元素であるCr、M o、Wの中から選ばれた少なくとも一種以上の元素が用 いられる。なお、上記金属相の出発原料としては、金属 単体、金属の酸化物、金属の水素化物、金属のアルコキ シド、又は金属の塩が用いられる。そして、金属相の原 40 料の粒子径については、焼結体中の金属相がジルコニア の破壊源の増大をもたらさないように、微細であること が好ましく、平均粒子径として 1 μ m 以下が適してい る。さらに、焼結過程で金属相の一部が部分安定化ジル コニアの結晶粒子内に取り込まれるためには、金属相の 原料の粒子径は0.2μm以下がより適している。

【0014】さらに、上記ジルコニアと上記金属相と共 に、セラミック相を第3相として有することが好まし い。このセラミック相は、前記ジルコニアより高い硬度

はB、C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する 元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ば れた少なくとも一種以上の粒子が用いられる。なお、A 1, 0, は出発原料として、A1, 0, の粉末のほかに アルミニウムの塩やアルコキシドを用いてもよい。この セラミック相の原料の粒子径については、上述の金属相 の原料と同様に焼結体中のセラミック相がジルコニアの 破壊源の増大をもたらさないように、微細であることが 好ましく、平均粒子径として1μm以下が好ましい。よ り好ましくは0.2μm以下である。なお、セラミック 相のセラミック粒子は部分安定化ジルコニアの強度、及 び硬度の向上に寄与する反面、セラミック粒子のみでは **靱性を下げるので、金属粒子と併用することにより靱性**

【0015】本発明のジルコニア系複合セラミック焼結 体を構成する部分安定化ジルコニアに対する金属相の含 有量は0.5~80容量%であることが好ましく、さら に好ましくは5~70容量%である。すなわち、金属相 が5容量%以下では強度及び靭性向上の効果が少ない。 一方、金属相の含有量が増加するにつれてジルコニア粒 界に存在する金属粒子の他に、一部の金属粒子はジルコ ニア粒子内に分散した組織となり、強度が大幅に増加す る。さらに、金属相の含有量が増加すると、金属粒子が 個々に点在する状態から、次第に金属粒子同士のネッキ ングが認められる状態になる。金属相の含有量が40容 量%以上になると一部の金属粒子数個がジルコニア粒界 に集合した細長く延びた連続相を形成し、それらが点在 した組織となる。この連続した金属相の形成により、複 数の金属粒子が個々に点在する金属粒子群の組織に比 30 べ、クラック先端が金属粒子を貫通する確率が増え、金 属相の塑性変形能による応力緩和機構に基づき、飛躍的 に靱性が改善される。なお、との連続した金属相の存在 は、ジルコニアの破壊源寸法の増大をもたらすことが懸 念されるが、連続した金属相の一次粒子径を2μm以下 におさえることにより、強度低下を最小限にとどめるこ とができる。金属分散相の含有量が60容量%以上にな ると、分散相である金属粒子内に逆にジルコニア粒子が 取り込まれた組織も認められ、高強度が維持される。し かし、金属相の含有量が90容量%を越えると金属相が マトリックスとなり、その結果、部分安定化ジルコニア による応力誘起相転移による強化機構が有効に作用しな くなり著しい強度劣化を示すようになる。

【0016】この発明でいう金属粒子群とは、個々に点 在する複数の金属粒子だけでなく、ネッキングが認めら れるものや細長く延びた連続相を形成している金属相を も含む複数の金属粒子を総称してしている。

【0017】なお、ジルコニア系複合セラミック焼結体 に、第3相としてセラミック相を有する場合、このセラ ミック相の含有量は、80容量%以下が好ましく、且つ を持ち、且つAl、O,、SiC、Si,N、、若しく 50 上記金属相との含有量の総和は80容量%を越えないこ

10

とが好ましい。

【0018】次にこの発明に係るジルコニア系複合セラミック焼結体の強靭化の改善効果のメカニズムについて考察を加える。

【0019】マトリックスを構成するY、〇。系部分安 定化ジルコニアセラミックの粒界、一部粒内に分散され た微細な金属粒子群、及びセラミック相のセラミック粒 子は、焼結の過程でジルコニアセラミックの粒成長を抑 制する作用を有し、その結果、マトリックスは微細な組 織で構成され、破壊源寸法の減少、及び焼結後のジルコ ニアの正方晶の安定化をもたらし、強度及び硬度が大幅 に上昇する。加えて、ジルコニア粒子が、均一に分散し た金属微粒子群あるいはセラミック粒子に取り囲まれた 組織を形成することにより、ジルコニア粒子内にはジル コニアと金属相あるいはセラミック相との熱膨張係数の ミスマッチに由来する残留応力場が形成され、これによ りジルコニア粒子自身が大幅に強化される。すなわち、 ジルコニアセラミックと金属粒子あるいはセラミック粒 子との熱膨張のミスマッチにより、焼結後の冷却過程に おいて、ジルコニア粒子内、及び金属相の微粒子あるい 20 はセラミック相のセラミック粒子の周辺には残留応力場 が形成され、この残留応力場の相互作用により、ジルコ ニア内には転位が発生しやすくなるからである。ジルコ ニア結晶粒内には、これらの転位がパイルアップしたサ ブグレインバウンダリーが形成され、ジルコニア粒子 は、実際の結晶粒子径よりも転位により分割された小さ な粒子として作用し、組織が細分化される。このサブグ レインバウンダリーの形成は、結晶粒内組織の微細化に 加え、ジルコニアの正方晶から単斜晶への応力変態を開 始する臨界応力を著しく上昇させる効果を有し、その結 30 果、一層の強度改善が達成される。さらに、ジルコニア - 結晶粒子内に数十ナノオーダーの超微細な金属粒子及び -セラミック粒子を複合化させた組織が共存すると、ジル コニア結晶粒子内に前述した熱膨張係数のミスマッチに 由来する残留応力場をより有効に導入することができ、 さらなる強度改善が達成される。すなわち、ジルコニア 粒界にセラミック粒子が分散した焼結体では、硬度は複 合則に従って増加するのに対し、ジルコニア粒内にセラ ミック粒子が分散した焼結体では、ジルコニア粒内のセ ラミック粒子がジルコニア粒内の転位の移動をピン止め 40 することにより、複合則から導かれる以上の高硬度が得 られる。一方、金属相の含有量が60容量%以上になる と金属粒子内に一部ジルコニアあるいは第3相のセラミ ック粒子が取り込まれた組織を形成するようになり、金 属粒子内のジルコニア、あるいは第3相のセラミック粒 子が転位の移動をピンニングする働きをし、金属分散相 の強度及び硬度が改善され、ジルコニア系複合セラミッ ク焼結体の高強度が維持される。

【0020】次に、金属相の塑性変形能による応力緩和 機構に基づく、靱性向上のメカニズムについて考察を加 50

える。この靱性の向上はクラックの進展過程において、 クラック先端が、金属相を貫通して伝播することによ り、その先端が鈍化、あるいはピンニングされ、クラッ ク先端の応力集中が緩和されることにより達成される。 有効破壊エネルギーの面から、金属相の塑性変形能によ る靱性向上の内訳を考察すると、通常のセラミック系復 合材において観察されるクラックの先端の湾曲(ボーイ ング)、あるいは偏曲(ディフレクション)によるクラ ック進展制御において費やされる表面エネルギーの増大 量は0.5~6J/m²程度であるのに対し、金属相の 塑性変形に費やされるエネルギーは、概略2000~3 000J/m² にも及ぶものと推定される。このよう に、金属相の塑性変形能によるクラック先端の応力緩和 機構による有効破壊エネルギーの増大効果は莫大なもの であり、従来にない飛躍的な靭性向上が達成できる。な お、この発明の構成のようにマトリックスに分散された 金属粒子が、マトリックスを構成するジルコニアセラミ - ックよりも熱膨張係数が小さい系では、分散された金属 粒子は靱性の向上により有効に作用する。すなわち、セ ラミックと金属粒子との熱膨張率が一致していない場合 は、焼結後の冷却過程において、金属粒子の周辺には残 留応力場が形成され、クラックは金属粒子に引き寄せら れるように進展する。その結果、クラックは塑性変形に 富む金属粒子に衝突して進む確率が増えるので、クラッ クの進展が有効に阻止されるのである。さらに、ジルコ ニア粒界に金属粒子数個が集合して、細長く延びた連続 相を形成した場合には、点在した金属粒子の組織に比 べ、クラック先端が金属粒子を貫通する確率がより高く なり、金属相の塑性変形能による応力緩和機構の作用に より、一層の靭性改善が達成されるのである。

【0021】次に、製法の発明について説明する。本発明のジルコニア系複合セラミック焼結体の製造方法は、Y,O,を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニアを生成する成分と、前記ジルコニアの焼結温度よりも高い融点を持ち、且つ周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素を生成する成分との混合物を焼結する。さらに、上記混合物には、前記ジルコニアより高い硬度を持ち、且つA12O,、SiC、Si,N.、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上が含まれてもよい。

【0022】このジルコニア系複合セラミック焼結体の製造方法をさらに具体的に説明する。上記ジルコニア系複合セラミック焼結体を得るための第1の製法は、Y、O,を1.5~4.5 モル%含む部分安定化ジルコニア粉末と、平均粒子径が1μm以下の周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属粒子を0.5~80容量%含む混合粉末、並びに、上記部分安定化ジルコニア粉末と上記金

12

属粒子を0.5~80容量%含み、且つ平均粒子径が1μm以下のA1,0,、SiC、Si,N,、若しくはB,C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上のセラミック粒子を80容量%未満含み、この金属粒子とセラミック粒子の含有量の総和が80容量%を越えない混合粉末を、前記金属粒子の融点よりも低い温度で焼結する点に特徴がある。

【0023】ここで上記の混合粉末としては、Y、O、 を1.5~4.5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末 10 と、平均粒子径が1μm以下の周期律表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以 上の元素の金属粒子を混合した混合粉末でもよく、また は、前記部分安定化ジルコニア粉末と、平均粒子径が1 μm以上の周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素 の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属粒子 を乾式混合により粉砕して得られた調合粉末でもよく、 さらには、前記部分安定化ジルコニア粉末の表面、ある いはこの部分安定化ジルコニア粉末を造粒した顆粒粉末 の表面に、周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素 20 の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属を被 覆させた複合粉末を粉砕して得られた調合粉末でもよ い。さらに、上記混合粉末には、第3相として平均粒子 径が1µm以下のジルコニアより高い硬度を有し、且つ Al,O,、SiC、Si,N,、若しくはB,C、又 は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の炭化 物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた少なく とも一種以上のセラミック粒子を含んでもよい。

【0024】さらに、ことで混合粉末とする方法の具体 的な例としては、原料の部分安定化ジルコニア粉末と、 平均粒子径が1μm以下の金属粒子、及び平均粒子径が 1 μ m以下のセラミック粒子とを所定量配合したもの を、アルゴンガス、窒素ガスの如き不活性ガス雰囲気中 で、ボールミル、遊星ボールミル、アトライター等によ る乾式混合により微粉砕し調合粉末とする方法、さらに は、原料の部分安定化ジルコニア粉末の表面、あるいは この部分安定化ジルコニア粉末を造粒した顆粒粉末の表 面に周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中か ら選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属をPVD法 等で被覆させた複合粉末と平均粒子径が1μm以下のセ 40 ラミック粒子とを所定量配合したものを、エタノール、 アセトン、トルエン等を溶媒として湿式ボールミル混合 し、次いで乾燥して調合粉末とする方法、あるいはアル ゴンガス、窒素ガスの如き不活性ガス雰囲気中で、ボー ルミル、遊星ボールミル、アトライター等による乾式混 合により微粉砕し調合粉末とする方法等が例示できる。 なお、前記乾式混合の際は、重量比でボール100重量 部に対して原料の粉末は1~5重量部の範囲がメカノケ ミカル上の粉砕を行うのに好ましい。

【0025】このようにして得られた混合粉末を常用の 50

成形法である乾式プレスあるいは射出成形法等により所望の形状に成形し、さらに、常圧焼結、真空焼結、ガス 圧焼結、ホットプレス焼結、又は熱間静水圧加圧焼結 (HIP)等により焼結して、緻密化された焼結体を得る。なお、成形と焼結は、別々に行ってもよく、同時でもよく、制限はない。

【0026】また、焼結の雰囲気は、金属粒子及び、セラミック相に非酸化物のセラミック粒子を用いた場合、この金属粒子とセラミック粒子の酸化を防ぐため、真空、窒素ガス、アルゴンガスの如き不活性ガス雰囲気、または水素の如き還元ガス雰囲気が適当である。また、熱間静水圧加圧焼結では、予め常圧焼結、ホットプレス等で開気孔の少ない予備焼結体を作製し、これを熱間静水圧加圧処理する方法あるいは成形体に金属やガラスで気密シールを施してカプセル化し、これを熱間静水圧加圧処理する方法のいずれも適用できる。

【0027】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得るための第2の製法は、Y、O、を1.5~4.5モル%合む部分安定化ジルコニア粉末、及び周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属の酸化物又は水素化物を含む混合粉末を還元焼結する点に特徴を有する。この第2の製法によるジルコニア系複合セラミック焼結体は、還元焼結の過程において、前記の金属の酸化物又は水素化物が金属相として析出することにより、セラミックと金属相の界面が非常に活性化され、相互に強い界面結合力を有するようになり、従って、靭性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック焼結体となる。

【0028】との第2の製法における混合粉末は、例え 30 ば、原料として、Y, O, を含む部分安定化ジルコニア 粉末と、周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の「 中から選ばれた少なくとも一種以上の元素の金属の酸化 物又は水素化物とを所定量配合したものを、エタノー ル、アセトン、トルエン等を溶媒として湿式ボールミル 混合し、次いで乾燥して調合粉末とする方法等によって 得られる。さらに、セラミック粉末と前記の金属の酸化 物又は水素化物とを所定量配合したものを、前述の第1 の製法で例示した如く、アルゴンガス、窒素ガスの如き 不活性ガス雰囲気中で、ボールミル、遊星ボールミル、 アトライター等によりメカノケミカル的に微粉砕すると 酸化物又は水素化物が還元焼結の過程で極めて微細な粒 子の金属相を析出するので、ナノメーターオーダーで金 属相が分散したジルコニア系複合セラミック焼結体を得 ることができる。また、上記混合粉末は、第3相として 平均粒子径が1μm以下のジルコニアより高い硬度を有 し、且つAl,O,、SiC、Si,N、、若しくはB 。C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素 の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から選ばれた 少なくとも一種以上のセラミック粒子を含んでもよい。 【0029】このようにして得られた混合粉末を常用の

成形法である乾式プレスあるいは射出成形法等により所 望の形状に成形し、さらに、常圧焼結、真空焼結、ガス 圧焼結、ホットプレス焼結、又は熱間静水圧加圧焼結 (HIP)等により焼結して、緻密化された焼結体を得 る。なお、成形と焼結は、別々に行ってもよく、同時で もよく、制限はない。

【0030】また、焼結の雰囲気は、上記金属の酸化物 又は水素化物を焼結の工程で金属に還元するまでは、水 素の如き還元ガス雰囲気に置かなければならない。一 は、金属粉末及び、セラミック相に非酸化物のセラミッ ク粒子を用いた場合、との金属粉末とセラミック粒子の 酸化を防ぐため、真空、窒素ガス、アルゴンガスの如き 不活性ガス雰囲気、または水素の如き還元ガス雰囲気が 適当である。また、熱間静水圧加圧焼結では、予め常圧 焼結、ホットプレス等で開気孔の少ない予備焼結体を作 製し、これを熱間静水圧加圧処理する方法あるいは成形 体に金属やガラスで気密シールを施してカプセル化し、 これを熱間静水圧加圧処理する方法のいずれも適用でき る。

【0031】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第3の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属塩の水溶液に、Y₂O₃を1.5~4.5 モル% 含む部分安定化ジルコニア粉末を添加した混合物を作製 し、この混合物にアンモニア水等のアルカリ性水溶液を 加え沈澱物を得、この沈澱物を乾燥、加熱処理を施した 後に還元焼結することを特徴とする。即ち、アンモニア 水等のアルカリ性水溶液により共沈とその後の加熱処理 な金属の酸化物は還元焼結の過程で微細な粒子状の金属 相を析出するので、ナノメーターオーダーで金属相が分 散した焼結体を得ることができる。この第3の製法によ る焼結体では、セラミックと金属相の界面が非常に活性 化され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従っ て、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック ・焼結体となる。さらに、上記混合物にアルミニウム塩の 水溶液を含んでいてもよく、また、上記混合物はジルコ ニアより高い硬度を持ち、且つSiC、Si, N.、若 しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属 40 ルコニアより高い硬度を持ち、且つSiC、Si する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から 選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミック粒子を 含んでもよい。

【0032】この第3の製法における加熱処理は、通 常、沈澱物が無定形の水和物であるため、結晶化した粉 末を得ることを目的とする。この加熱処理の温度や時間 は、限定されないが、大気中で800°C程度で数時間が 一般的である。このようにして得られた粉末を常用の成 形法である乾式プレスあるいは射出成形法等により所望 の形状に成形し、さらに、常圧焼結、真空焼結、ガス圧 50 る。この第4の製法の加熱処理を施した後の成形方法、

焼結、ホットプレス焼結、又は熱間静水圧加圧焼結(H IP) 等により焼結して、緻密化された焼結体を得る。 なお、成形と焼結は、別々に行ってもよく、同時でもよ く、制限はない。

【0033】また、焼結の雰囲気は、上記金属の酸化物 又は水累化物を焼結の工程で金属に還元するまでは、水 素の如き還元ガス雰囲気に置かなければならない。一 旦、金属に還元されれば、その後の焼結の雰囲気として は、金属粉末及び、セラミック分散相に非酸化物のセラ 旦、金属に還元されれば、その後の焼結の雰囲気として 10 ミック粒子を用いた場合、この金属粉末とセラミック粒 子の酸化を防ぐため、真空、窒素ガス、アルゴンガスの 如き不活性ガス雰囲気、または水素の如き還元ガス雰囲 気が適当である。また、熱間静水圧加圧焼結では、予め 常圧焼結、ホットプレス等で開気孔の少ない予備焼結体 を作製し、これを熱間静水圧加圧処理する方法あるいは 成形体に金属やガラスで気密シールを施してカプセル化 し、これを熱間静水圧加圧処理する方法のいずれも適用 できる。

【0034】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る 20 ための第4の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属塩の水溶液、ZrO, に対してY, O, が1.5 ~4.5モル%となるよう調合したイットリウム塩の水 溶液、及び、ジルコニウム塩の水溶液を混合した混合溶 液を作製し、この混合溶液にアンモニア水等のアルカリ 性水溶液を加え沈澱物を得、この沈澱物を乾燥、加熱処 理を施した後に還元焼結することを特徴とする。即ち、 アンモニア水等のアルカリ性水溶液により共沈とその後 の加熱処理により、上記金属の酸化物とY₂O₃を1. により、上記金属の微細な酸化物が形成され、この微細 30 5~4.5モル%含有した部分安定化ジルコニア粉末が 微細に形成され、この微細な金属の酸化物は還元焼結の 過程で微細な粒子状の金属相を析出するので、ナノメー ターオーダーで金属相が分散した焼結体を得ることがで きる。この第4の製法による焼結体では、上述の第3の 製法と同様に、セラミックと金属相の界面が非常に活性 化され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従っ て、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック 焼結体となる。さらに、上記混合溶液にアルミニウム塩 の水溶液を含んでいてもよく、また、上記混合溶液はジ ,N、、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、・ VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化 物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミ ック粒子を含んでもよい。

> 【0035】この第4の製法における加熱処理は、通 常、沈澱物が無定形の水和物であるため、結晶化した粉 末を得ると共に、Y、O、をZrO、に固溶させること を目的とする。この加熱処理の温度や時間は、限定され ないが、大気中で800℃程度で数時間が一般的であ

15

及び焼結方法は、上述の第3の製法のY, O, を1.5 ~4.5 モル%含む部分安定化ジルコニア粉末に代わり、ZrO, に対してY, O, を1.5~4.5 モル%となるように調合したイットリウム塩の水溶液、及び、ジルコニウム塩の水溶液を用いる以外は、第3の製法と同様の条件で行いジルコニア系複合セラミック焼結体を得る。

【0036】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第5の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属のアルコキシドの有機溶液と、ZrO、に対して Y, O, を1. 5~4. 5 モル%となるように調合した イットリウム塩の水溶液、及び、ジルコニウム塩の水溶 液を混合することにより加水分解し、次いでアンモニア 水等のアルカリ性水溶液を加えて沈澱物を得た後、この 沈澱物を乾燥、加熱処理を施した後に還元焼結すること を特徴とする。即ち、上記有機溶液と水溶液との混合に よって加水分解を行い、アンモニア水等のアルカリ性水 溶液により共沈とその後の加熱処理により、上記金属の 酸化物とY, O, を1.5~4.5モル%含有した部分 20 安定化ジルコニア粉末が微細に形成され、この微細な金 属の酸化物は還元焼結の過程で微細な粒子状の金属相を 析出するので、ナノメーターオーダーで金属相が分散し た焼結体を得ることができる。この第5の製法による焼 結体は、上述の第3の製法と同様に、セラミックと金属 相の界面が非常に活性化され、相互に強い界面結合力を もつようになり、従って、靱性、強度共に優れたジルコ ニア系複合セラミック焼結体となる。さらに、上記混合 溶液にアルミニウムの塩の水溶液、又はアルコキシドの 有機溶液を含んでいてもよく、また、上記混合溶液はジ - ルコニアより高い硬度を持ち、且つS i C、S i ,N、、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化 物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミ ック粒子を含んでもよい。

【0037】この第5の製法における加熱処理は、通常、沈澱物が無定形の水和物であるため、結晶化した粉末を得ることを目的とする。この加熱処理の温度や時間は、限定されないが、大気中で800℃程度で数時間が一般的である。この第5の製法の加熱処理を施した後の成形方法、及び焼結方法は、上述の第3の製法と同様の条件で行いジルコニア系複合セラミック焼結体を得る。【0038】第3の製法から第5の製法で用いられる上述のアリカリ性水溶液は、酸性の混合溶液をアルカリで中和することにより沈澱物を生成する働きをし、具体的にはアンモニア水、水酸化カリウムの水溶液が挙げられる。

【0039】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得るための第6の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 50

の金属のアルコキシドの有機溶液に、Y,O,を1.5 ~4.5モル%含む部分安定化ジルコニア粉末を添加し た混合物を作製し、この混合物を加水分解し、加熱処理 を施した後に還元焼結することを特徴とする。即ち、加 水分解とその後の加熱処理により、上記金属の酸化物が 微細に形成され、との微細な金属の酸化物は還元焼結の 過程で微細な粒子状の金属相を析出するので、ナノメー ターオーダーで金属相が分散した焼結体を得ることがで きる。この第6の製法による焼結体は、上述の第3の製 法と同様に、セラミックと金属相の界面が非常に活性化 され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従っ て、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック 焼結体となる。さらに、上記混合物にアルミニウムのア ルコキシドの有機溶液を含んでいてもよく、また、上記 混合物はジルコニアより高い硬度を持ち、且つSiC、 Si,N、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、V a、VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほ う化物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセ ラミック粒子を含んでもよい。

【0040】この第6の製法における加熱処理は、通 常、沈澱物が無定形の水和物であるため、結晶化した粉 末を得ることを目的とする。この加熱処理の温度や時間 は、限定されないが、大気中で800°C程度で数時間が 一般的である。この第6の製法の加熱処理を施した後の 成形方法、及び焼結方法は、上述の第3の製法と同様の 条件で行いジルコニア系複合セラミック焼結体を得る。 【0041】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第7の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 30 の金属のアルコキシドの有機溶液、ZrOぇに対してY , ○, を1.5~4.5モル%となるよう調合したイッ トリウムのアルコキシドの有機溶液、及び、ジルコニウ ムのアルコキシドの有機溶液を混合した混合溶液を作製 し、この混合溶液を加水分解し、加熱処理を施した後に 還元焼結することを特徴とする。即ち、加水分解とその 後の加熱処理により、上記金属の酸化物とY,〇,を 1.5~4.5モル%含有した部分安定化ジルコニア粉 末が微細に形成され、この微細な金属の酸化物は還元焼 結の過程で微細な粒子状の金属相を析出するので、ナノ メーターオーダーで金属相が分散した焼結体を得ること ができる。この第7の製法による焼結体は、上述の第3 の製法と同様に、セラミックと金属相の界面が非常に活 性化され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従 って、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミッ ク焼結体となる。さらに、上記混合溶液にアルミニウム のアルコキシドの有機溶液を含んでいてもよく、また、 上記混合溶液はジルコニアより高い硬度を持ち、且つS i C、Si,N。、若しくはB。C、又は周期律表のIV a、Va、Ⅵa族に属する元素の炭化物、窒化物、若し くはほう化物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒

子のセラミック粒子を含んでもよい。

【0042】この第7の製法における加熱処理は、通 常、沈澱物が無定形の水和物であるため、結晶化した粉 末を得ることを目的とする。この加熱処理の温度や時間 は、限定されないが、大気中で800°C程度で数時間が 一般的である。との第7の製法の加熱処理を施した後の 成形方法、及び焼結方法は、上述の第3の製法と同様の 条件で行いジルコニア系複合セラミック焼結体を得る。 [0043]

【実施例】

(実施例1~4及び比較例1~2)Y,O,を表1に示 すどとく 0.5~6モル%含む部分安定化ジルコニア粉 末に、平均粒径0.35μm、純度99.9%以上のW 粒子(粉末)を40容量%添加したものを、ポリエチレ ン被覆鉄製ボールとポリエチレン容器を用い、アセトン を溶媒として24時間湿式ボールミル混合した。その後 乾燥して得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用い て、1000°Cまでは水素濃度20体積%のアルゴン混 合ガス中で、その後、10⁻¹torr以上の真空度で、 焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30 20 10容量%以下であった。 MPaの条件下で焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円 盤状焼結体を得た。

【0044】これらの焼結体は、いずれも相対密度9 *

* 9. 5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細なW粒子が、 一部シルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度に粒 成長したW粒子、及び一部連続したW粒子が粒界に、そ れぞれ存在していることが確認された。

18

【0045】ついで、得られた円盤状焼結体から切断、 研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、この 試料につき、JISのR1601による、室温における 10 3点曲げ強度、及びJISのR1607によるSEPB 法により、破壊靱性値を測定した。以上の測定結果を表 1に示す。

【0046】上記試料についてX線回折により、結晶相 の同定を行い、次いで各相の割合を定量した。その結果 を表1にジルコニアの結晶相として示す。ここに、ジル コニアの結晶相の記号については、Tは正方晶、Cは立 方晶、Mは単斜晶をそれぞれ表している。実施例に示し た試料は、いずれも主として正方晶からなり、単斜晶、 あるいは立方晶が混在する場合も、その割合はいずれも

[0047]【表1】

-	Y 2 O 3 添加量 モル%	ジルコ ニアの 結晶相	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 靱性値 HPam ^{1/2}
実施例1	1.5	T + M	1230	9.5
実施例.2	2.0	T + M	1.880	10.2
実施例3	3.0	τ	1800	11.4
実施例 4	4.5	T + C	1520	11.0
比較例1	0.5	M	3 0 0	8.3
比較例 2	6.0	T + C	500	8.8

【0048】(実施例5~14及び比較例3)Y,O, を3モル%含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコ ニア粉末に、平均粒径0.65 μm、純度99.9%以 上のMo粒子(粉末)を表2に示す如く、0~90容量 %添加したものを、ポリエチレン被覆鉄製ボールとポリ エチレン容器を用い、アセトンを溶媒として24時間湿 50

式ボールミル混合した。その後乾燥して得られた混合粉 末を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃までは水素 濃度20体積%のアルゴン混合ガス中で、その後、10 - 1 t o r r 以上の真空度で、焼結温度 1 6 0 0 ℃、保持 時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下で焼結し、 φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

19

【0049】これらの焼結体は、いずれも相対密度99.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察により、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子が、一部ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2μπ程度に粒成長したMo粒子、及びMoの含有量が多くなるにつれて、連続したMo粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。

【0050】図1にMoを40容量%含むジルコニア系複合セラミック焼結体の粒子構造を示した透過型電子顕微鏡(TEM)による写真を、図2にMoを40容量%含むジルコニア系複合セラミック焼結体の研磨面の粒子構造を示した走査型電子顕微鏡(SEM)の写真を示す。Moの含有量が約40容量%を越えると、ジルコニア粒内に一部Mo粒子が存在すると共に、逆にMoの連続相内に一部ジルコニア粒子が存在し、Moとジルコニアが相互に分散した微細組織が観察された。そして、Moの含有量が80容量%を越えると、数十ナノメーターオーダーの微細なジルコニア粒子が、一部Moの連続相

内に存在していた。

【0051】さらに、化学分析、X線回折による結晶定量の結果、焼結体の組成は配合した当初の組成に一致した。また、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、Mo含有量が60容量%までは単斜晶の量は10容量%以下であったが、Mo含有量が70容量%を越えると単斜晶の量は増加し、Mo含有量が80容量%を含有した焼結体では単斜晶の量は約30容量%となった。

【0052】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表2に示す。なお、表中の破壊靱性値の空欄はSEPB法で予亀裂が発生せず、測定が不可能であったことを示す。

[0053]

【表2】

				
	Mo含有量	3点 曲げ強度	破壞 靱性値	ピッカース 硬度
	(容量%)	(MPa)	MPam ^{1/2}	(GPa)
実胎例 5	5	1080	4.3	11.4
実施例 6	1 0	1320	4 . 5	11.2
実施例 7	2 0	1470	5.4	9.6
宾施例 8	3 0	1600	6 - 7	8.3
実施例 9	4 0	1800	11.4	7. 1
実施例10	5 0	1780	17.5	6.1
実施例 1 1	6 0	2000		5.1
実施例12	7 0	2050		4 . 7
実施例13	8 0	1780		4 . 5
実施例14	9 0	1020		3.7
比較例 3	0	830	3 - 8	1 2 . 1

【0054】 (実施例15) 実施例15として平均粒径 3 µm、純度99.9%以上のMo粒子(粉末)を表3 に示すように40容量%添加したものを用いた以外は上 記の実施例9の場合と同様にして、 φ50 mm、厚き4 mmの円盤状焼結体を得た。

【0055】得られた実施例15の焼結体は相対密度9 9%以上の緻密なものであったが、走査型電子顕微鏡に 40 【表3】

より観察したところ、Mo粒子は、すべてジルコニア粒 界に存在していた。次に実施例9と同様に試料を作製 し、この試料で室温における3点曲げ強度、破壊靱性値 及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結 果を実施例9の結果と共に表3に示す。

[0056]

	Mo含有量	M o の 平均粒径	3点 曲げ強度	破壊 靱性値	ビッカース 硬度
	(容量%)	(µm)	(MPa)	MPam ^{1/2}	(GPa)
実施例 9	4 0	0.65	1 8 0 0	11.4	7.1
宾施例15	4 0	3	880	11.0	6.9

【0057】(実施例16~20)Y, O, を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、平均粒径0.65μm、純度99.9%以上のMo 粒子(粉末)を20容量%、及び、表4に示す平均粒径 1μm以下の各種セラミック粒子(粉末)を20容量% 添加したものを、ポリエチレン被覆鉄製ボールとポリエ チレン容器を用い、アセトンを溶媒として24時間湿式 ボールミル混合した。その後乾燥して得られた混合粉末 を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃までは水素濃 20 組成に一致することが確認された。 度20体積%のアルゴン混合ガス中で、その後、10-4 torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時 間1時間、プレス圧力30MPaの条件下で焼結し、φ 50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

23

【0058】これらの焼結体は、いずれも相対密度9 9. 5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子及* *びセラミック粒子が、一部ジルコニア粒内に存在し、か つ0.8~1.2μm程度に粒成長したMo粒子並びに セラミック粒子、及び一部連続したMo粒子が粒界に、 それぞれ存在しているととが確認された。また、とれら 焼結体をX線回折による結晶相の同定を行った結果、上 記焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主として正 方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以下であ った。化学分析の結果、焼結体の組成は配合した当初の

【0059】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3 点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破 壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上 の測定結果を表4に示す。

[0060] 【表4】

	セラミック 粒子の種類	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 靱性値 HPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (G P a)
実施例 1 6	AlzOz	1790	6.2	10.4
実施例17	SiC	1700	6.4	12.0
実施例18	ŤiC	1650	6.7	1 2 . 4
実施例19	B ₄ C	1 5 8 0	7.1	15.2
実施例20	WC	1740	6.5	10.8

【0061】(実施例21~27)Y,O,を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、表5に示す如く、平均粒径1 μm以上、純度99. 9%以上の各種の金属粒子(粉末)をそれぞれ単独で4

0容量%、または2種類の金属粒子を20容量%添加し たものを、部分安定化ジルコニア製ボールと部分安定化 ジルコニア製ポットを用い、アルゴンガス封入後、遊星 50 ボールミルにより48時間乾式混合した。なお、重量比

で上記部分安定化ジルコニア製ボール100重量部に対 して、ジルコニアの粉末は1~5重量部の範囲になるよ うにした。得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用い て、1000°Cまでは水素気流中で、その後、10⁻¹ t orr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間 1時間、プレス圧力30MPaの条件下で焼結し、φ5 0mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

25

【0062】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子 が、一部ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度 に粒成長した金属粒子、及び一部連続した金属粒子が粒 界に、それぞれ存在していることが確認された。また上* *記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なっ た結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれ も主として正方晶からなり、単斜晶、あるいは立方晶が 混在する場合も、その割合はいずれも5容量%以下であ った。また、化学分析の結果、焼結体の組成は配合した 当初の組成に一致することが確認された。

【0063】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ 10 点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破 壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上 の測定結果を表5に示す。

> [0064]【表5】

	金属粒子の 種類	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 朝性值 MPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (GPa)
実施例 2 1	40¥0 %T	1830	12.3	7.5
実施例22	40V0 I %V	1800	10.8	7 - 2
実施例23	40V0 1 %N b	1820	10.7	7.7
実施例 2 4	40V0 I %T a	1870	10.6	7.9
実施例 2 5	40V0 1 %C r	1880	11-3	7.6
実施例 2 6	2040 I %W + 2040 I %M o	1780	9.3	8.3
実施例 2-7	20 VO I % W + 20 VO I % T i	1.800	9.8	8.0

【0065】(実施例28~32)Y2O,を3モル% 40 m、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末表 面に、表6に示す純度99.9%以上の各種の金属元素 をPVD法により、それぞれ単独で10容量%被覆させ た複合粉末を作製し原料粉末とした。この原料粉末をア ルミナ製ボールとアルミナ容器を用い、アセトンを溶媒 として48時間湿式ボールミル粉砕した。得られた粉末 を、黒鉛製モールドを用い、1000°Cまで水素濃度2 0体積%のアルゴン混合ガス中、その後、10⁻⁴ tor r以上の真空度で、焼結温度1500℃、保持時間1時 間、プレス圧力 30 MP a の条件下で焼結し、 ϕ 50 m 50 も主として正方晶からなり、単斜晶が認められても 5 容

【0066】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9. 5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子 が、一部ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度 に粒成長した金属粒子、及び一部連続した金属粒子が粒 界に、それぞれ存在していることが確認された。また上 記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なっ た結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれ 量%以下であった。化学分析の結果、焼結体の組成は配合した当初の組成に一致することが確認された。

27

【0067】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3* *点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表6に示す。

[0068]

【表6】

	金属粒子の 種類	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 朝性値 MPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (GPa)
実施例28	T I	1440	6. 7	11.4
実施例 2 9	V	1460	5.6	11.1
実施例30	Νb	1 4 3 0	5.4	11.6
実施例 3 1	Тα	1 4 9 0	5. 1	11.5
実施例32	Cr	1500	5.8	11.2

【0069】(実施例33~37)Y, O, を3モル% 含む平均粒径0.3 μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、ポリピニルアルコールを添加し、ポリビニルアルコ ールを3重量%含む混合物とし、スプレードライ法によ り、平均粒径50μmの造粒した粉末を得た。この造粒 した粉末の表面に表7に示す純度99.9%以上の各種 の金属元素をPVD法により、それぞれ単独で20容量 30 %被覆させた複合粉末を作製し原料粉末とした。この原 料粉末をアルミナ製ボールとアルミナ容器を用い、アセ トンを溶媒として48時間湿式ボールミル粉砕した。得 られた粉末を、黒鉛製モールドを用い、1000℃まで 水素濃度20体積%のアルゴン混合ガス中、その後、1 0-1 torr以上の真空度で、焼結温度1500℃、保 持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下で焼結 し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。 【0070】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ

る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子が、一部ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度に粒成長した金属粒子、及び一部連続した金属粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。また上記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なった結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以下であった。化学分析の結果、焼結体の組成は配合した当初の組成に一致することが確認された。

【0071】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表7に示す。

[0072]

40 【表7】

	金属粒子の 種類	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 靱性値 HPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (GPa)
実施例 3 3	Τi	1700	7.6	9.8
実施例 3 4	. V	1 7 2 0	6.4	9.5
実施例 3 5	Nb	1690	6. 2	10.2
実施例 3 6	Ta	1740	5.9	10.1
実施例 3 7	Cr	1750	6 - 6	9.8

【0073】(実施例38~39) Y、O、を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、表8に示す平均粒径0.8μmの各種の金属酸化物を40容量%添加したものを、ポリエチレン被覆鉄製ポールとポリエチレン容器を用い、アセトンを溶媒として24時間湿式ボールミル混合した。その後乾燥して得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃まで水素還元雰囲気中で、その後、10寸torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、ゆ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

29

【0074】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子 が、金属粒子単体を出発原料とした場合よりも多い割合*

*でジルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度に粒成20 長した金属粒子、及び一部連続した金属粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。また上記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なった結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以下であった。化学分析の結果、金属酸化物は完全に金属に還元されていることが認められた。

【0075】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの試料につき、JISのR1601による室温における3の点曲が強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靭性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表8に示す。

【0076】 【表8】

	金属酸化物 の種類	3点 曲げ強度 (HPa)	破壞 靱性値 HPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (GPa)
実施例38	W O 3	1900	1 1. 7	7 - 6
実施例 3 9	M o O 2	1920	11.9	7.8

【0077】(実施例40~42)Y,O,を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、表9に示す平均粒径1μm以上、純度99.9%以 上の各種の金属酸化物の粒子(粉末)を40容量%添加 したものを、部分安定化ジルコニア製ボールと部分安定 50

化ジルコニア製ポットを用い、アルゴンガス封入後、遊星ボールミルにより48時間乾式混合した。なお、重量比で上記部分安定化ジルコニア製ポール100重量部に対して、ジルコニアの粉末は1~5重量部の範囲になるようにした。得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用

いて、1000 Cまで水素還元雰囲気中で、その後、 10^{-4} torr以上の真空度で、焼結温度1600 C、保持時間1 時間、プレス圧力30 MPaの条件下でホットプレス焼結し、 $\phi50$ mm、厚さ4 mmの円盤状焼結体を得た。

31

【0078】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9、5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子 が、金属粉末の60容量%以上ジルコニア粒内に存在 し、かつ0、8μm程度に粒成長した金属粒子、及び一 部連続した金属粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。また上記焼結体についてX線回折によ* * る結晶相の同定を行なった結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以下であった。化学分析の結果、金属酸化物は完全に金属に還元されていることが認められた。

32

【0079】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破り 壊靭性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表9に示す。

【0080】 【表9】

·	金属酸化物 の種類	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 朝性値 HPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (GPa)
実施例 4 0	Nb ₂ O ₅	1820	11.3	8 . 0
実施例41	V 2 O 4	1889	11.6	7 - 5
実施例42	TiHz	1860	1 2. 1	7.7

【0081】(実施例43~51)MoC1,の水溶液 に、Y, O, を3モル%含む平均粒径0.3μmの部分 安定化ジルコニア粉末を添加し、最終的にジルコニア系 す5~80容量%となるように混合した。この混合物に 攪拌しながら、アンモニア水をpHが8になるまで滴下 し、ゾル状の沈澱物を得た。この沈澱物を水洗、脱水、 乾燥した後、大気中で800℃、3時間加熱処理を行 い、部分安定化ジルコニアとMoO,の混合粉末を得 た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、1000 ℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10⁻⁴torr 以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時 間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結 し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。 【0082】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子 が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2 μm程度に粒成長したMo粒子、及びMoの含有量が多 くなるにつれて、連続したMo粒子が粒界に、それぞれ

【0081】(実施例43~51)MoCl,の水溶液 存在していることが確認された。Moの含有量が約40 に、Y,O,を3モル%含む平均粒径0.3μmの部分 容量%を越えると、ジルコニア粒内に一部Mo粒子が存安定化ジルコニア粉末を添加し、最終的にジルコニア系 在すると共に、逆にMoの連続相内に一部ジルコニア粒複合セラミック焼結体に対しMoの含有量が表10に示 30 子が存在し、Moとジルコニアが相互に分散した微細組す5~80容量%となるように混合した。この混合物に 織が観察された。

【0083】さらに、化学分析、X線回折による結晶定 量の結果、MoO, は完全にMoに還元されていることが認められた。また、これら焼結体のジルコニアの結晶 相は、Mo含有量が60容量%までは単斜晶の量は10 容量%以下であったが、Mo含有量が70容量%を越えると単斜晶の量は増加し、Mo含有量が80容量%を含 有した焼結体では単斜晶の量は約30容量%となった。 【0084】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 40 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3 点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破 壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上

【0085】

の測定結果を表10に示す。

	M o含有量 (容量%)	3点 曲げ強度 (MPa)	破壞 靱性値 MPam ^{1/2}	ビッカース 硬度 (G P a)
実施例 4 3	5	1 3 0 0	3. 9	1 2 . 0
宾施例44	. 10	1 4 9 0	4 . 2	11.7
実施例 4 5	2 0	1720	4.9	1 0 . 1
実施例 4 6	. 3 0	1790	5.6	9.2
実施例 4 7	4 8	1880	1 0 . 2	7.8
実施例 4 8	50	1900	16.1	7.0
実施例49	6 0	2070		6.3
実施例 5 0	7 0	2160		5.6
実施例 5 1	80	1790		4.9

oCl,、及びAl,O,換算で20容量%のAl(N O,), ·9H, Oを含む混合水溶液に、Y, O, を3 モル%含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア 粉末を40容量%添加した。この混合水溶液に攪拌しな がら、アンモニア水をpHが8になるまで滴下し、ゾル 状の沈澱物を得た。この沈澱物を水洗、脱水、乾燥した 後、大気中で800℃、3時間加熱処理を行い、部分安 定化ジルコニアとMoO,、及びAl、O,の混合粉末 を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、10 00℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10~1to r r 以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1 時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼 結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。 【0087】得られた焼結体は、相対密度99.5%以 上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走 査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察によ り、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子及びAl,O **,**粒子が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~ 1.2μm程度に粒成長したMo粒子、及び連続したM o粒子が粒界に、存在していることが確認された。ま

で、数十ナノオーダーの超級細なA1、O, 粒子は、運 セラミック焼結体に対して、Mo換算で40容量%のM 30 続したMo粒内にも存在していることが確認された。ま oC1、人及びA1、O, 換算で20容量%のA1(N た上記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行 の、)、・9H、Qを含む混合水溶液に、Y、O、を3 なった結果、この焼結体のジルコニアの結晶相は、いず モル%含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア れも主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5 粉末を40容量%添加した。この混合水溶液に攪拌しな 容量%以下であった。化学分析の結果、MoO、は完全 がら、アンモニア水をpHが8になるまで滴下し、ゾル に優元されていることが認められた。

【0088】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、この試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靭性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表11に示す。

【0089】 【表11】

	3点	破壞	ビッカース
	曲げ強度	靱性値	硬度
	(MPa)	iPam!/2	(G P a)
実施例 5 2	1770	14.8	9.8

【0090】(実施例53~61)ZrOCl2·8H に調製したYC1, との混合水溶液に、最終的にジルコ ニア系複合セラミック焼結体に対し、Vの含有量が表 1 2に示す5~80容量%となるようにVC1、の水溶液 を混合した。この混合溶液に攪拌しながら、アンモニア 水をpHが8になるまで滴下し、ゾル状の沈澱物を得 た。この沈澱物を水洗、脱水、乾燥した後、大気中で8 00℃、3時間加熱処理を行い、Y2O,を3モル%含 む部分安定化ジルコニアとV、O、の混合粉末を得た。 上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、1000℃ま の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、ブ レス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、ゆ 50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

【0091】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9. 5%以上の緻密なものであった。そして、その微細

36

組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細なV粒子が、 多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2 μ m 程度に粒成長したV粒子、及びVの含有量が多くなるに つれて、連続したV粒子が粒界に、それぞれ存在してい るととが確認された。Vの含有量が約40容量%を越え ると、ジルコニア粒内に一部V粒子が存在すると共に、 逆にVの連続相内に一部ジルコニア粒子が存在し、Vと ジルコニアが相互に分散した微細組織が観察された。 , OとZrO, に対して、Y, O, を3モル%含むよう 10 【0092】さらに、化学分析、X線回折による結晶定

量の結果、V₂ O, は完全にVに還元されていることが 認められた。また、これら焼結体のジルコニアの結晶相 は、V含有量が6.0容量%までは単斜晶の量は10容量 %以下であったが、V含有量が70容量%を越えると単 斜晶の量は増加し、V含有量が80容量%を含有した焼 結体では単斜晶の量は約30容量%となった。

【0093】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3 では水素還元雰囲気中で、その後、10⁻¹torr以上 20 点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破 **壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上** の測定結果を表12に示す。

[0094]

【表12】

	V 含有量	3点 曲げ強度	破壞 勒性値	ビッカース 硬度
	(容量%)	(MPa)	HPam ^{1/2}	(GPa)
実施例 5 3	5	1230	3 6	11.5
実施例 5 4	10	1 4 2 0	4.0	10.2
実施例 5 5	2 0	1670	4.5	9.5
実施例 5 6	3 0	1740	5. 3	8 . 6
実施例 5 7	4 0	1830	9.8	7.6
実施例 5 8	5 0	1890	15.5	6.5
実施例59	6 0	1980		5.3
実施例 6 0	7 0	2100		4. 2
実施例 6 1	8 0	1720		3.3

(実施例62)ZrOClz・8HzOと したYC1,との混合水溶液に、最終的にジルコニア系 複合セラミック焼結体に対し、Vの含有量が40容量% となるようにVCl、の水溶液を、Al、O。の含有量 が20容量%となるようにAl(NO,),・9H,O の水溶液を混合した。この混合溶液に攪拌しながら、ア ンモニア水をpHが8になるまで滴下し、ゾル状の沈澱 物を得た。この沈澱物を水洗、脱水、乾燥した後、大気 中で800℃、3時間加熱処理を行い、YzO,を3モ ル%含む部分安定化ジルコニア、V、O、、及びAl、 〇」の混合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールド 40 を用いて、1000℃までは水素還元雰囲気中で、その 後、10⁻¹torr以上の真空度で、焼結温度1600-°C、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下で ホットプレス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状 焼結体を得た。

【0096】得られた焼結体は、相対密度99.5%以 上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走 査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察によ り、数十ナノオーダーの超微細なV粒子及びAl,O, 粒子が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつり、8~

ZrO、に対して、Y,O,を3モル%含むように調製 30 子が粒界に存在していることが確認された。また、数十 ナノオーダーの超微細なA1,O,粒子は、連続したV 粒内にも存在していることが確認された。また上記焼結。 体についてX線回折による結晶相の同定を行なった結 果、この焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主と して正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以 下であった。化学分析の結果、V、O、は完全にVに還 元されていることが認められた。

> 【0097】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、 $4 \times 3 \times 35$ mmの試料を作製し、この試料 につき、JISのR1601による室温における3点曲 げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靭 性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測 定結果を表13に示す。

. [0098]

【表13】

	3点	破壞	ビッカース
	曲げ強度	靱性値	硬度
	(HPa)	HPam ^{1/2}	(G P a)
実施例 6 2	1740	1 3 . 7	9. 2

【0099】(実施例63~71)ZrOC1, ·8H , OとZrO, に対して、Y, O, を3モル%含むよう に調製したYC1, との混合水溶液に、最終的にジルコ ニア系複合セラミック焼結体に対し、Wの含有量が表 1 4に示す5~80容量%となるようにW(OC, H,) ,のエタノール溶液を混合した。この混合溶液に攪拌し ながら、アンモニア水をpHが8になるまで滴下し、ゾ ル状の沈澱物を得た。この沈澱物を水洗、脱水、乾燥し た後、大気中で800°C、3時間加熱処理を行い、Y2 ○、を3モル%含む部分安定化ジルコニアとW○、の混 合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用い て、1000℃までは水素還元雰囲気中で、その後、1 0-1 torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保 持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホット プレス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体 を得た。

【0100】得られた焼結体は、いずれも相対密度9

40

9. 5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細な₩粒子が、 多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2 μm 程度に粒成長した♥粒子、及び♥の含有量が多くなるに つれて、連続したW粒子が粒界に、それぞれ存在してい ることが確認された。Wの含有量が約40容量%を越え ると、ジルコニア粒内に一部₩粒子が存在すると共に、 逆にWの連続相内に一部ジルコニア粒子が存在し、Wと 10 ジルコニアが相互に分散した微細組織が観察された。 【0101】さらに、化学分析、X線回折による結晶定 量の結果、WO, は完全にWに還元されていることが認 められた。また、これら焼結体のジルコニアの結晶相 は、W含有量が60容量%までは単斜晶の量は10容量 %以下であったが、W含有量が70容量%を越えると単 斜晶の量は増加し、W含有量が80容量%を含有した焼 結体では単斜晶の量は約30容量%となった。

【0102】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの 試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表14に示す。

[0103]

··

【表14】

4 <u>1</u>				્યું વ
	W 含有量	3 点	破壞	ビッカース
		曲げ強度	靱性値	硬度
	(容量%)	(MPa)	MPam ^{1/2}	(GPa)
実施例 6 3	5	1280	3.8	11.8
実施例 6 4	1 0	1470	4 . 0	11.4
実施例 6 5	2 0	1690	4.8	10.6
実施例66	3 0	1760	- 5 . 5	9.8
実施例 6 7	4 0	1 8 8 0	10.1	9. 1
実施例68	5 0	1920	16.4	8.4
実施例69	6 0	2050		7 - 6
実施例70	7 0	2200		6. 9
実施例71	8 0	1820		6.2

したYC1, との混合水溶液に、最終的にジルコニア系 複合セラミック焼結体に対し、Wの含有量が40容量% となるようにW(OC、H、)、のエタノール溶液を、 A1, O, の含有量が20容量%となるようにA1(O - C H (C H ,) 、) ,のエタノール溶液を混合した。 【0105】この混合溶液に攪拌しながら、アンモニア 水をpHが8になるまで滴下し、ゾル状の沈澱物を得 た。この沈澱物を水洗、脱水、乾燥した後、大気中で8 00℃、3時間加熱処理を行い、Y、O,を3モル%含 粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、 1000℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10⁻⁴ torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時 間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレ ス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得 *أ*ح.

【0106】得られた焼結体は、相対密度99.5%以 上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走 査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察によ り、数十ナノオーダーの超微細なW粒子及びA1,○,

ZrO, に対して、Y, O, を3モル%含むように調製 30 1.2 μ m程度に粒成長したW粒子、及び連続したW粒 子が粒界に存在していることが確認された。また、数十 ナノオーダーの超微細なA1、O、粒子は、連続したW 粒内にも存在していることが確認された。また上記焼結 体についてX線回折による結晶相の同定を行なった結 果、この焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主と して正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以 下であった。化学分析の結果、WO,は完全にWに還元 されているととが認められた。

【0107】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 む部分安定化ジルコニアとWO, とAl, O, との混合 40 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、この試料 につき、JISのR1601による室温における3点曲 げ強度、JISR1607による (SEPB法) 破壊靭 性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測 定結果を表15に示す。

[0108]

【表15】

	3点	破壞	ビッカース
	曲げ強度	朝性値	硬度
	(HPa)	HPam ^{1/2}	(GPa)
実施例72	1760	14.0	10.7

43

【0109】(実施例73~81) Nb(OC, H,) ,のエタノール溶液に、Y, O, を3モル%含む平均粒 10 径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末を、最終的に ジルコニア系複合セラミック焼結体に対し、Nbの含有 量が表16に示す5~80容量%となるように混合し た。この混合物に水を加えて加水分解し、乾燥した後、 大気中で800℃、4時間加熱処理を行い、Y, O, を 3モル%含む部分安定化ジルコニアとNb, O, の混合 粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、 1000℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10℃ torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレ 20 ス焼結し、ゆ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得 た。

【0110】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細なNb粒子が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2 μm程度に粒成長したNb粒子、及びNbの含有量が多くなるにつれて、連続したNb粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。Nbの含有量が約40容量%を越えると、ジルコニア粒内に一部Nb粒子が存在すると共に、逆にNbの連続相内に一部ジルコニア粒子が存在し、Nbとジルコニアが相互に分散した微細組

【0111】さらに、化学分析、X線回折による結晶定 量の結果、Nb、O、は完全にNbに還元されていることが認められた。また、これら焼結体のジルコニアの結 晶相は、Nb含有量が60容量%までは単斜晶の量は1 0容量%以下であったが、Nb含有量が70容量%を越 えると単斜晶の量は増加し、Nb含有量が80容量%を 含有した焼結体では単斜晶の量は約30容量%となっ た。

[0113]

織が観察された。

【表16】

				
	Nb含有量		破壞	ビッカース
		曲げ強度	靱性値	硬度
	(容量%)	(MPa)	HPam ^{1/2}	(GPa)
実施例73	5	1240	3.4	11.7
実施例74	1 0	1430	3.9	11.2
実施例 7 5	2 0	1650	4.3	10.1
実施例 7 6	3 0	1700	5.1	9.0
実施例77	4 0	1860	9.7	7.9
実施例 7 8	5 0	1880	16-0	6.8
実施例79	6 0	1980		5.4
実施例80	7 0	2030		4.2
実施例 8 1	8 0	1770		3.5

【0114】(実施例82)最終的なジルコニア系複合セラミック焼結体に対して、Nb換算で40容量%のNb(OC, H,),、及びAl,O,換算で20容量%のAl(O-CH(CH,),),のエタノール溶液に、Y,O,を3モル%含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末を40容量%添加した。この混合物に水を加えて加水分解し、乾燥した後、大気中で800℃、4時間加熱処理を行い、Y,O,を3モル%含む部分安定化ジルコニア、Nb,O,及びAl,O,の混合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、1000℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10⁻¹torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

45

【0115】得られた焼結体は、相対密度99.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察により、数十ナノオーダーの超微細なNb粒子及びA1.0、粒子が、多数シルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2μm程度に粒成長したNb粒子、及び連続したNb粒子が粒界に存在していることが確認された。また、

数十ナノオーダーの超微細なAl,O,粒子は、連続したNb粒内にも存在していることが確認された。また上記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なった結果、この焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量%以下であった。化学分析の結果、Nb,O,は完全にNbに還元されていることが認められた。

 0° C、4時間加熱処理を行い、Y、O、を3モル%含む 【0116】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削部分安定化ジルコニア、Nb、O、及びA1、O、の 加工して、 $4\times3\times35\,\mathrm{mm}$ の試料を作製し、この試料に合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用い につき、JISのR1601による室温における3点曲に、 1000° Cまでは水素還元雰囲気中で、その後、1 が強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靭のする。 に対して、以上の真空度で、焼結温度 1600° C、保 40 性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測特時間1時間、プレス圧力 $30\,\mathrm{MPa}$ の条件下でホット 定結果を表17に示す。

【0117】 【表17】

·	3点 曲が強度 (HPa)	破壞 靱性値 iPan ^{1/2}	ビッカース 硬度 (G P a)
実施例82	1710	13.7	9.4

【0118】(実施例83~91) Zr(OC, H,) 、とZrO, に対して、Y, O, を3モル%含むように 10 調製したY(O-CH(CH,),), とのイソプロパ ノール混合溶液に、最終的にジルコニア系複合セラミック焼結体に対し、Moの含有量が表18に示す5~80 容量%となるようにMo(OC, H,),のイソプロパ ノール溶液を混合した。との混合溶液に水を加えて加水 分解し、乾燥した後、大気中で800℃、4時間加熱処理を行い、Y, O,を3モル%含む部分安定化ジルコニアとMoO,の混合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モールドを用いて、1000℃までは水素還元雰囲気中で、その後、10⁻⁴torr以上の真空度で、焼結温度 20 1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

【0119】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 48

組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察により、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~1.2 μπ程度に粒成長したMo粒子、及びMoの含有量が多くなるにつれて、連続したMo粒子が粒界に、それぞれ存在していることが確認された。Moの含有量が約40容量%を越えると、ジルコニア粒内に一部Mo粒子が存在すると共に、逆にMoの連続相内に一部ジルコニア粒子が存在し、Moとジルコニアが相互に分散した微細組織が観察された。

【0120】さらに、化学分析、X線回折による結晶定量の結果、MoO,は完全にMoに還元されていることが認められた。また、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、Mo含有量が60容量%までは単斜晶の量は10容量%以下であったが、Mo含有量が70容量%を越えると単斜晶の量は増加し、Mo含有量が80容量%を含有した焼結体では単斜晶の量は約30容量%となった。【0121】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削加工して、4×3×35mmの試料を作製し、これらの試料につき、JISのR1601による室温における3点曲げ強度、JISR1607による(SEPB法)破壊靱性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測定結果を表18に示す。

【0122】 【表18】

	Mo含有量	3 点	破壞	ビッカース
		曲げ強度	靱性値	硬度
	(容量%)	(MPa)	MPam1/2	(GPa)
実施例 8 3	5	1300	3.9	12.0
実施例 8 4	1 0	1500	4 . 1	11.7
実施例 8 5	2 0	1750	4.8	10.3
実施例 8 6	3 0	1800	5.5	9.4
実施例 B 7	4 0	1890	10.1	7. 9
実施例88	5 0	1900	16.0	7.1
実施例 8 9	6 0	2080		6 - 4
実施例90	7 0	2 2 0 0		5 . 7
実施例 9 1	8 0	1760		4 - 9

たY(O-CH(CH,),),とのイソプロパノール 混合溶液に、最終的にジルコニア系複合セラミック焼結 体に対し、Moの含有量が40容量%となるようにMo (OC, H,),のイソプロパノール溶液を、Al, O ,の含有量が20容量%となるようにA1(O-CH (CH,)、),のイソプロパノール溶液を混合した。 この混合溶液に水を加えて加水分解し、乾燥した後、大 気中で800℃、4時間加熱処理を行い、Y20,を3 モル%含む部分安定化ジルコニア、Mo〇, 、及びA1 , O, の混合粉末を得た。上記混合粉末を黒鉛製モール ドを用いて、1000℃までは水素還元雰囲気中で、そ の後、10⁻¹ t o r r 以上の真空度で、焼結温度 1 6 0 0℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下 でホットプレス焼結し、φ50mm、厚さ4mmの円盤 状焼結体を得た。

【0124】得られた焼結体は、相対密度99.5%以 上の緻密なものであった。そして、その微細組織は、走 査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡による観察によ り、数十ナノオーダーの超微細なMo粒子及びAl,O **, 粒子が、多数ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8~ 50**

rO,に対して、Y,O,を3モル%含むように調製し 30 o粒子が粒界に存在していることが確認された。また、 数十ナノオーダーの超微細なAl、〇、粒子は、連続し たMo粒内にも存在していることが確認された。また上 記焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なっ た結果、この焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも 主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量 %以下であった。化学分析の結果、MoO,は完全にM oに還元されていることが認められた。

> 【0125】次に、前記の円盤状焼結体から切断、研削 加工して、4×3×35mmの試料を作製し、この試料 につき、JISのR1601による室温における3点曲 げ強度、JISR1607による (SEPB法) 破壊靱 性値及びビッカース硬度をそれぞれ測定した。以上の測 定結果を表19に示す。

[0126]

【表19】

	3点	破壞	ビッカース
	曲げ強度	靱性値	硬度
	(MPa)	HPam ^{1/2}	(GPa)
実施例 9 2	1820	14.3	9. 7

[0127]

ク焼結体は、前述のとおり、焼結された部分安定化ジル コニアマトリックスの粒界、あるいは一部粒内に、該マ トリックスの焼結温度よりも高い融点を持つ金属の粒子 群が分散されているので、強度、靱性が向上する。ま *

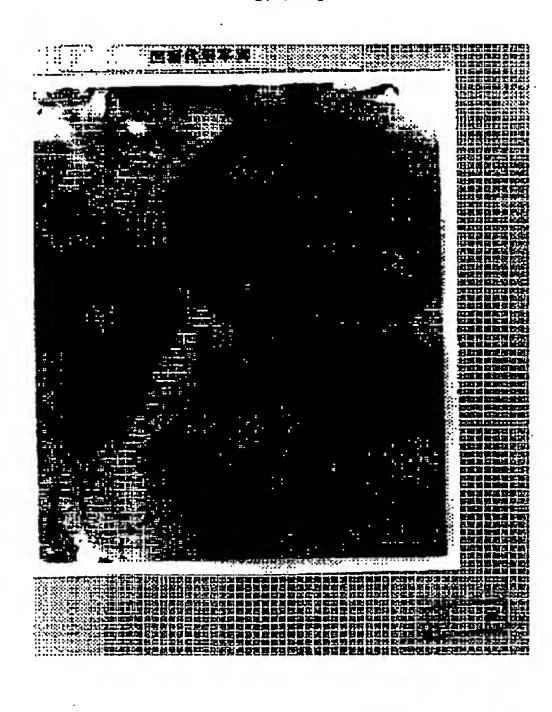
*た、第3相としてセラミック粒子が存在していると、金 属の連続相内にも部分安定化ジルコニア粒子、及びセラ ミック粒子が分散されているので、硬度が向上し、かつ 髙強度、髙靱性が維持される。

【0128】本発明に係るジルコニア系複合セラミック 焼結体の製法によって、強度及び靱性の優れたジルコニ ア系複合セラミック焼結体を製造することができる。

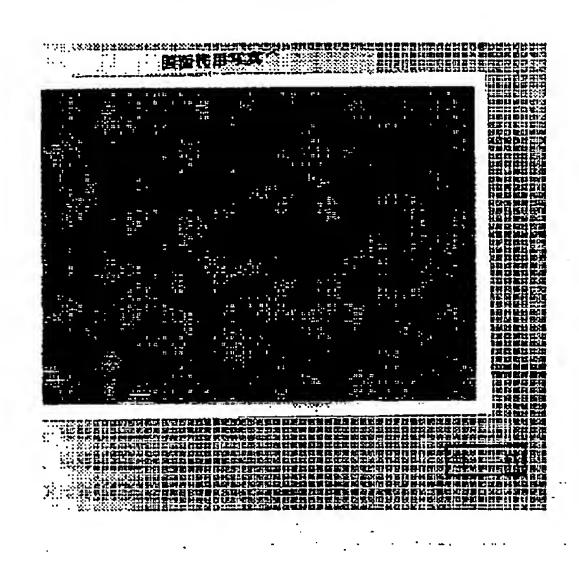
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例で得られたジルコニア系複合セ 【発明の効果】本発明に係るジルコニア系複合セラミッ 10 ラミック焼結体の粒子構造を示したTEM写真である。 【図2】本発明の実施例で得られたジルコニア系複合セ ラミック焼結体の研磨面の粒子構造を示したSEM写真 である。

【図1】



[図2]



【手続補正書】

【提出日】平成5年9月28日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項18

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項18】 Y, O, を1.5~4.5モル%含む 部分安定化ジルコニア粉末と、周期律表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以 上の元素の金属酸化物、又は水素化物を含む混合粉末を 還元焼結することを特徴とする請求項12又は13記載 のジルコニア系複合セラミック焼結体の製法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正内容】

【0031】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第3の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属塩の水溶液に、Y2O3を1.5~4.5モル% 含む部分安定化ジルコニア粉末を添加した混合物を作製



し、この混合物にアンモニア水等のアルカリ性水溶液を 加え沈澱物を得、この沈澱物を乾燥、加熱処理を施した 後に還元焼結することを特徴とする。即ち、アンモニア 水等のアルカリ性水溶液による共沈とその後の加熱処理 により、上記金属の微細な酸化物が形成され、この微細 な金属の酸化物は還元焼結の過程で微細な粒子状の金属 相を析出するので、ナノメーターオーダーで金属相が分 散した焼結体を得ることができる。この第3の製法によ る焼結体では、セラミックと金属相の界面が非常に活性 化され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従っ て、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック 焼結体となる。さらに、上記混合物にアルミニウム塩の 水溶液を含んでいてもよく、また、上記混合物はジルコ ニアより高い硬度を持ち、且つSiC、Si,N、若 しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、VIa族に属 する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化物の中から 選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミック粒子を 含んでもよい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第4の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属塩の水溶液、ZrO、に対してY、O,が1.5 ~4.5モル%となるよう調合したイットリウム塩の水 溶液、及び、ジルコニウム塩の水溶液を混合した混合溶 液を作製し、この混合溶液にアンモニア水等のアルカリ 性水溶液を加え沈澱物を得、この沈澱物を乾燥、加熱処 理を施した後に還元焼結することを特徴とする。即ち、 アンモニア水等のアルカリ性水溶液による共沈とその後 の加熱処理により、上記金属の酸化物とY, O, を1. 5~4、5モル%含有した部分安定化ジルコニア粉末が 微細に形成され、この微細な金属の酸化物は還元焼結の 過程で微細な粒子状の金属相を析出するので、ナノメー ターオーダーで金属相が分散した焼結体を得ることがで きる。この第4の製法による焼結体では、上述の第3の 製法と同様に、セラミックと金属相の界面が非常に活性 化され、相互に強い界面結合力をもつようになり、従っ て、靱性、強度共に優れたジルコニア系複合セラミック 焼結体となる。さらに、上記混合溶液にアルミニウム塩 の水溶液を含んでいてもよく、また、上記混合溶液はジ ルコニアより高い硬度を持ち、且つSiC、Si ,N、、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化 物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミ ック粒子を含んでもよい。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0036 【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】ジルコニア系複合セラミック焼結体を得る ための第5の製法は、周期律表のIVa、Va、VIa族に 属する元素の中から選ばれた少なくとも一種以上の元素 の金属のアルコキシドの有機溶液と、Zr〇、に対して Y₂ O₃ を 1. 5~4. 5 モル%となるように調合した イットリウム塩の水溶液、及び、ジルコニウム塩の水溶 液を混合することにより加水分解し、次いでアンモニア 水等のアルカリ性水溶液を加えて沈澱物を得た後、との 沈澱物を乾燥、加熱処理を施した後に還元焼結すること を特徴とする。即ち、上記有機溶液と水溶液との混合に よって加水分解を行い、アンモニア水等のアルカリ性水 溶液による共沈とその後の加熱処理により、上記金属の 酸化物とY、O,を1.5~4.5モル%含有した部分 安定化ジルコニア粉末が微細に形成され、との微細な金 属の酸化物は還元焼結の過程で微細な粒子状の金属相を 析出するので、ナノメーターオーダーで金属相が分散し た焼結体を得ることができる。この第5の製法による焼 結体は、上述の第3の製法と同様に、セラミックと金属 相の界面が非常に活性化され、相互に強い界面結合力を もつようになり、従って、靱性、強度共に優れたジルコ ニア系複合セラミック焼結体となる。さらに、上記混合 溶液にアルミニウムの塩の水溶液、又はアルコキシドの 有機溶液を含んでいてもよく、また、上記混合溶液はジ ルコニアより高い硬度を持ち、且つSiC、Si , N、若しくはB、C、又は周期律表のIVa、Va、

、N、、若しくはB、C、Xは周期年表のIVa、Va、 VIa族に属する元素の炭化物、窒化物、若しくはほう化 物の中から選ばれた少なくとも一種以上の粒子のセラミ ック粒子を含んでもよい。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正内容】

【0038】第3の製法から第5の製法で用いられる上述のアリカリ性水溶液は、酸性の混合溶液をアルカリで pH調整することにより沈澱物を生成する働きをし、具体的にはアンモニア水、水酸化カリウムの水溶液が挙げられる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0061

【補正方法】変更

【補正内容】

[0061] (実施例21~27) Y₂O₃ を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、表5に示す如く、平均粒径1μm以上、純度99. 9%以上の各種の金属粒子(粉末)をそれぞれ単独で40容量%、または2種類の金属粒子を20容量%添加したものを、部分安定化ジルコニア製ボールと部分安定化ジルコニア製ボールと部分安定化ジルコニア製ボール100重量部に対して、混合粉末は1~5重量部の範囲になるようにした。得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃までは水素気流中で、その後、10⁻¹ torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下で焼結し、ゆ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正内容】

【0073】(実施例38~39) Y、O、を3モル%含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末に、表8に示す平均粒径0.8μmの各種の金属酸化物を金属元素換算で40容量%添加したものを、ポリエチレン被覆鉄製ボールとポリエチレン容器を用い、アセトンを溶媒として24時間湿式ボールミル混合した。その後乾燥して得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃まで水素還元雰囲気中で、その後、10つ1 torr以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、ゆ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0077

【補正方法】変更

*【補正内容】

【0077】(実施例40~42) Y, O, を3モル% 含む平均粒径0.3μmの部分安定化ジルコニア粉末 に、表9に示す平均粒径1μm以上、純度99.9%以上の各種の金属酸化物を金属元素換算で40容量%添加したものを、部分安定化ジルコニア製ボールと部分安定化ジルコニア製ボットを用い、アルゴンガス封入後、遊星ボールミルにより48時間乾式混合した。なお、重量比で上記部分安定化ジルコニア製ボール100重量部に対して、混合粉末は1~5重量部の範囲になるようにした。得られた混合粉末を、黒鉛製モールドを用いて、1000℃まで水素還元雰囲気中で、その後、10⁻¹tor以上の真空度で、焼結温度1600℃、保持時間1時間、プレス圧力30MPaの条件下でホットプレス焼結し、ゆ50mm、厚さ4mmの円盤状焼結体を得た。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0078

【補正方法】変更

【補正内容】

【0078】得られた焼結体は、いずれも相対密度9 9.5%以上の緻密なものであった。そして、その微細 組織は、走査型電子顕微鏡、及び透過型電子顕微鏡によ る観察により、数十ナノオーダーの超微細な金属粒子が 一部ジルコニア粒内に存在し、かつ0.8μm程度に粒 成長した金属粒子、及び一部連続した金属粒子が粒界 に、それぞれ存在していることが確認された。また上記 焼結体についてX線回折による結晶相の同定を行なった 結果、これら焼結体のジルコニアの結晶相は、いずれも 主として正方晶からなり、単斜晶が認められても5容量 %以下であった。化学分析の結果、金属酸化物は完全に 金属に還元されていることが認められた。

フロントページの続き

(72)発明者 新原 晧一

大阪府枚方市香里カ丘9丁目7番地香里合 同宿舎1142 (72) 発明者 中平 敦

*

大阪府吹田市青山台1丁目2番地C33-307号

(72) 発明者 関野 徹

大阪府豊中市西緑丘2丁目2番3-3415